

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和4年3月9日(2022.3.9)

【公開番号】特開2022-9114(P2022-9114A)

【公開日】令和4年1月14日(2022.1.14)

【年通号数】公開公報(特許)2022-006

【出願番号】特願2021-168373(P2021-168373)

【国際特許分類】

H 05 K 3/38(2006.01)

10

H 05 K 3/06(2006.01)

H 05 K 3/20(2006.01)

【F I】

H 05 K 3/38 B

H 05 K 3/06 A

H 05 K 3/20 Z

【手続補正書】

【提出日】令和4年2月28日(2022.2.28)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

絶縁層と、

前記絶縁層に設けられた金属層と、

前記絶縁層と前記金属層との間に設けられ、前記絶縁層側の面で凹凸形状を有する酸化層と、

を備え、

前記金属層の前記酸化層側の面は、前記酸化層における絶縁層側の面における凹凸形状と比較して平坦な形状となっている基板。

30

40

50